## 明細書

インクジェット用インク組成物

# 技術分野

[0001] 本発明は、基板上にインクジェットにより配線パターンを描画するのに、好適なインク組成物に関する。

# 背景技術

- [0002] 基板上に配線パターンを描画する方法として、インクジェット方式を使用することは、すでに各種のものが提案されている。
- [0003] 例えば、硫黄化合物が吸着した金属微粒子が溶媒中に存在するインクをインクジェットへッドにより基板上に吐出させて微細な配線パターンを形成する方法(特開平10-204350号公報)がある。また、基板上に無電解メッキするための活性化剤のパターンをインクジェットで形成する方法も公知である。例えば、基板上にイニシエーターパターンをインクジェット印刷機により吐出させる水性インクのドットの集合体で形成し、乾燥後無電解銅めっきするプリント配線基板の製法が提案されている(特開平7-245467号公報)。この方法では、水性インクとしてパラジウム塩と水溶性有機溶媒と水からなるインクが使用されている。
- [0004] 無電解金属のパターンの基板への密着性を向上するためにシランカップリング剤を利用することもすでに提案されている(特許第3380880号)。パターンをシランカップリング剤溶液を使用してインクジェットプリンターで描画し、次いで活性化処理液に浸漬し、その描画パターンに活性化剤を付着させた後、ニッケル無電解めっきを行うというものである。そして、前記シランカップリング剤としては、γーアミノプロピルトリエトキシシラン等のアミノ系シランカップリング剤が好ましいとされている。

## 発明の開示

[0005] しかしながら、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン等のアミノ系シランカップリング剤を使用した場合、活性化剤の捕捉(付着)状態が不均一となり、すなわち、活性化剤の分布あるいは濃度が不均一となる。また、その接着力はまだ不十分で、下地にエッチング処理等の前処理が必要となる。

- [0006] 本発明は、基板上に均一に、かつ優れた密着性をもって配線パターンを形成する ためのインクジェット用インク組成物を提供し、またそのインク組成物を使用して配線 パターンを形成する方法を提供することを目的とするものである。
- [0007] 本発明者らは、鋭意検討した結果、インク組成物中に無電解メッキの活性化剤とともに、その活性化剤を捕捉し、基板に付着するカップリング剤としてアゾール化合物を含有させることが有効であることを見出し、本発明に至った。
- [0008] すなわち、本発明は、
  - (1) 基板上に配線パターンを描画するためのインクジェット用インク組成物において、活性化剤カップリング剤としてアゾール系シランカップリング剤を含むことを特徴とするインク組成物。
  - (2) アゾール系シランカップリング剤がイミダゾールシランであることを特徴とする前記(1)記載のインク組成物。
  - (3) 基板上にインクジェットにより配線パターンを描画する方法において、前記(1) 記載のインク組成物を使用することを特徴とする配線パターンの描画方法。
  - (4) 基板上にインクジェットにより配線パターンを描画し、次いで必要に応じて活性化 剤溶液に浸漬した後、無電解めっきにより該配線パターンを金属被覆する方法にお いて、配線パターンの描画に請求項1記載のインク組成物を使用することを特徴とす る金属被覆方法。

発明を実施するための最良の形態

- [0009] 本発明のインク組成物は、アゾール系シランカップリング剤を含むことが重要である
- [0010] このアゾール系シランカップリング剤は、基板に対して、無電解めっきの活性化剤を 密着性よく付着させることができ、引き続き行う無電解めっきによる皮膜を強固に付着 させる作用を有する。本発明においては、活性化剤については、インク組成物中に 含まれてもよく、また、インク組成物とは別途溶液として調製されて、アゾール系シラン カップリング剤のインクにより描画された配線パターンをこの活性化剤溶液に浸漬し て、付着させてもよい。
- [0011] また、本発明のインク組成物には、インクジェット用インクに使用されている粘度調

整剤、表面張力調整剤等一般的な添加剤を必要に応じて使用することができる。

- [0012] 本発明に使用するアゾールシランカップリング剤とは、アゾール基とアルコキシシラン基を含む化合物である。
- [0013] アゾール基としては、イミダゾール基、オキサゾール基、チアゾール基、セレナゾール基、ピラゾール基、イソオキサゾール基、イソチアゾール基、トリアゾール基、オキサジアゾール基、チアジアゾール基、テトラゾール基、オキサトリアゾール基、チアトリアゾール基、ベンダゾール基、ベンダゾール基、ベンブトリアゾール基などが挙げられる。中でもイミダゾール基が特に好ましい。
- [0014] また、アルコキシシラン基は、一般のシランカップリング剤に含まれるカップリング機能を示す基であればよく、例えばメトキシ基、エトキシ基等低級アルコキシ基を1~3 個有するシランである。
- [0015] このアゾール系シランカップリング剤自体は、公知であり、例えばイミダゾールなど のアゾール化合物とγーグリシドキシプロピルトリアルコキシシラン等のエポキシシラン とを反応させて得ることができる。この反応については例えば特開平5-186479号 公報などに記載されている。
- [0016] アゾール化合物濃度は0.01~100g/L、好ましくは0.05~5g/Lがよい。0.0 1g/Lより少ないと基板表面への付着量が少なすぎて均一にならない。また、100g/Lより多いと付着量が多すぎて乾燥しにくかったり、不経済である。
- [0017] また、本発明に使用する無電解メッキの活性化剤は、貴金属化合物、たとえば、白金、パラジウム、金、銀等のハロゲン化物、水酸化物、硫酸塩、炭酸塩、脂肪酸塩などの化合物を使用することことができる。特にパラジウム化合物が好ましい。そして、この活性化剤をインク組成物に含む場合において、その濃度は0.01~100g/Lが好ましい。インク組成物とは別の溶液として調製する場合も同様である。

### 実施例

[0018] 実施例1

イミダゾールとγーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとの等モル反応生成物の水溶液へ塩化パラジウム水溶液を添加して溶液を調製し、さらに水、粘度調整剤、表面張力調整剤を添加して前記等モル反応生成物が300mg/L、塩化パラジウム水溶

液が100 mg/Lとなるようにインク組成物を調製した。このインク組成物をインクジェットノズルより吐出し、基板に配線回路を描画した。その後、無電解ニッケルめっき(日鉱メタルプレーティング社製:ニコム7N-0)を膜厚 $0.2\mu$  m施した。さらに無電解 銅めっき(日鉱メタルプレーティング社製:KC500)を $1\mu$  m厚つけた。SEMでの断面観察の結果、パターン外析出は無く、めっき界面の明瞭な配線が形成された。そのめっき皮膜のピール強度は $1.5 kgf/cm^2$ と高い密着度を示した。

#### [0019] 実施例2

イミダゾールと $\gamma$  ーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとの等モル反応生成物水溶液に水、粘度調整剤、表面張力調整剤を加えて前記等モル反応生成物が300mg / Lになるようにインク組成物を調製した。このインク組成物をインクジェットノズルより吐出し、基板に配線を描画した。次いで塩化パラジウム水溶液(100mg/L)に浸漬し、パラジウムをイミダゾール環で固定化した。その後無電解ニッケルメッキ(日鉱メタルプレーティング社製:ニコム7N-0)を膜厚0.2 $\mu$  m施した。さらに無電解銅めっき(日鉱メタルプレーティング社製:KC500)を1 $\mu$  m厚つけた。SEMでの断面観察の結果、パターン外析出が無く、めっき界面の明瞭な配線が形成された。そのめっき皮膜のピール強度は、1.5kgf/cm²であった。

#### [0020] 比較例

イミダゾールとγーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとの等モル反応生成物に代えて、γーアミノプロピルトリメトキシシラン水溶液を使用する以外は実施例1と同様にしてインク組成物を調製し、また、このインク組成物を使用する以外は実施例1と同様にして配線パターンを形成し、無電解めっきを行った。

- [0021] その結果、めっき物皮膜のピール強度は、0. 3kgf/cm<sup>2</sup>であった。産業上の利用可能性
- [0022] 本発明によれば、インク組成物中にアゾール化合物を含有させることにより、これを使用するインクジェット方式を利用して、基板に対して優れた密着性をもってしかも均一に無電解めっき活性化剤を付与することができ、したがって、基板表面を粗面処理などの前処理を要することなく、これに無電解めっきして優れた密着性を有する配線パターンを得ることができる。

# 請求の範囲

- [1] 基板上に配線パターンを描画するためのインクジェット用インク組成物において、活性化剤カップリング剤としてアゾール系シランカップリング剤を含むことを特徴とするインク組成物。
- [2] アゾール系シランカップリング剤がイミダゾールシランであることを特徴とする請求項1 記載のインク組成物。
- [3] 基板上にインクジェットにより配線パターンを描画する方法において、請求項1記載のインク組成物を使用することを特徴とする配線パターンの描画方法。
- [4] 基板上にインクジェットにより配線パターンを描画し、次いで必要に応じて、活性化剤 溶液に浸漬した後、無電解めっきにより該配線パターンを金属被覆する方法において、配線パターンの描画に請求項1記載のインク組成物を使用することを特徴とする 金属被覆方法。

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/015707

		0047010707	
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> C09D11/00, H05K1/09, H05K3/10	, но5к3/18		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> C09D11/00, H05K3/00			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched			
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004			
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)			
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category* Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.	
Y JP 3380880 B2 (Gakko Hojin Ri 20 December, 2002 (20.12.02), Par Nos. [0013] to [0027] (Family: none)	itsumeikan),	1-4	
Y JP 10-317159 A (Japan Energy 02 December, 1998 (02.12.98), Par Nos. [0010] to [0012] (Family: none)	Corp.),	1-4	
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  Date of the actual completion of the international search  20 December, 2004 (20.12.04)	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report  11 January, 2005 (11.01.05)		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No.	Telephone No.		

A. 発明の風する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' CO9D11/00, H05K1/09, H	05K3/10, H05K3/18		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl <sup>7</sup> CO9D11/00, H05K3/00			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年			
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y       JP 3380880 B2 (学校法人立命館)       1-4         2002.12.20, 段落【0013】-【0027】(ファミリーなし)       1-4         Y       JP 10-317159 A (株式会社ジャパンエナジー)       1-4         1998.12.02, 段落【0010】-【0012】(ファミリーなし)			
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	J紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの		
国際調査を完了した日 20.12.2004	国際調査報告の発送日 11.1.2005		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 長屋 陽二郎 電話番号 03-3581-1101	38 3423	